

世界のスタンダードを創る!

常に「新しいこと」を  
生み出す人材とは?

参加費  
無料

次世代トレンドを感知!

6月6日(金)

17:10~18:30

(交流会18:30~19:30)

場所:びわこ・くさつキャンパス  
エポック立命 21 3F K309

立命館科学技術振興会(ASTER)では、6月6日(金)の特別講演会において現在、世界中の電子機器に搭載されている“廉価で高密度な”半導体フリップチップ実装の技術を開発・実用化された元IBMフェローの塚田先生より、ご講演いただきます。まだ携帯電話という言葉も無かった頃に、スマホをはじめとするウェアブル情報機器の時代の到来を見通し、“世界のスタンダードを創られた”塚田先生ならではの“技術開発の方針や考え方”を語っていただきます。



講師:塚田 裕氏(元IBMフェロー)

工学博士。北海道生まれ。1970年北海道大学大学院修士課程修了、日本アイ・ビー・エム株式会社入社。1996年江崎玲於奈氏に続いて日本人二人目のIBMフェローに任命される。2003年京セラSLCテクノロジー株式会社常務取締役、先端パッケージング研究所所長。2006年立命館大学において博士号取得。2008年技術コンサルタント・iPACKS代表。現在、立命館大学理工学研究科特別招聘教授、iPACKS代表。功績とし、現在世界中の電子機器に搭載されている半導体チップ実装の技術を開発・実用化。

時流を掴み、常に新しいことを生み出す人材へ  
未来からの要求に応える

【お申込方法】参加ご希望の方は氏名、所属をご明記の上、MAILまたはFAXにてお申込ください。

【お問い合わせ】立命館大学 リサーチオフィス(BKC)立命館科学技術振興会 事務局 担当:鶴重・福崎

TEL:077-561-2802 FAX:077-561-2811 MAIL:aster@st.ritsumei.ac.jp

F A X

077・561・2811

立命館科学技術振興会事務局行

aster@st.ritsumei.ac.jp

# 参加お申込書

## 6月4日(水) 必着

立命館科学技術振興会 (ASTER) 講演会  
「未来からの要求に応える」

お申込者氏名

所属 (会社名、研究室)

連絡先お電話番号

EMAIL

FAX

交流会

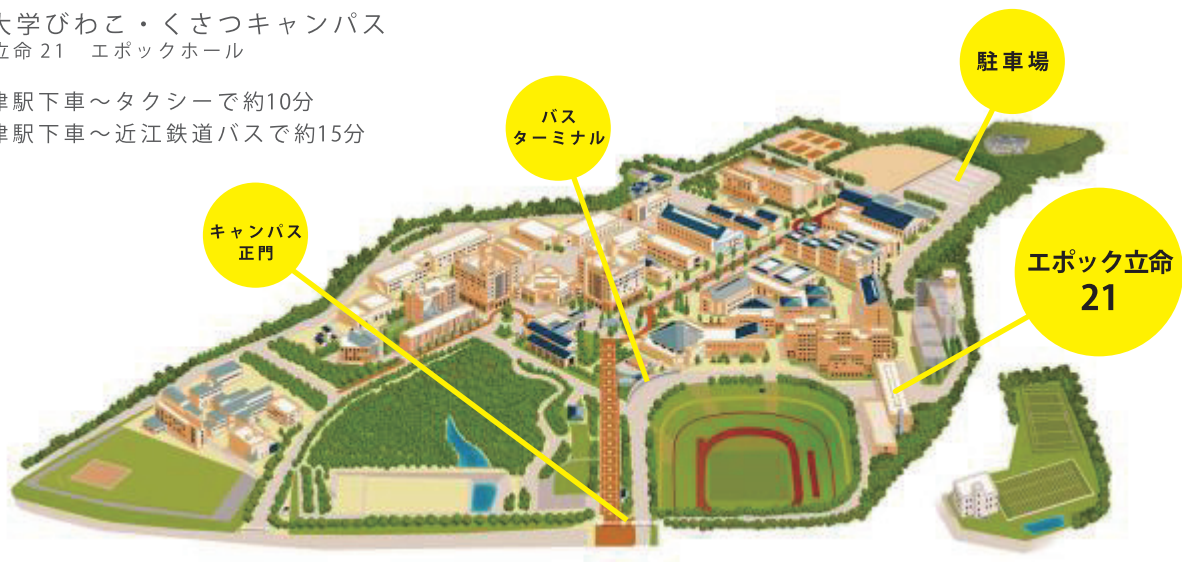
ご出席 / ご欠席

## ア ク セ ス

立命館大学びわこ・くさつキャンパス  
エポック立命21 エポックホール

JR 南草津駅下車～タクシーで約10分

JR 南草津駅下車～近江鉄道バスで約15分



当日のご参加は可能ですが会場定員を超える場合、ご入場をお断りする場合がございます。聴講をご希望される方はお早めにお申込ください。